⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-195284

®Int. Cl. 5 G 01 R 33/06 識別記号 庁内整理番号 ❸公開 平成2年(1990)8月1日

G 01 D 5/18 5/245 R 6860-2G L R 7015-2F 7015-2F **

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全6頁)

磁気センサ 会発明の名称

> 願 平1-15914 ②特

@出 願 平1(1989)1月25日

埼玉県熊谷市三ケ尻5200番地 日立金属株式会社磁性材料 明 者 飛 世 正 博 @発 研究所内 日立金属株式会社磁性材料 埼玉県熊谷市三ケ尻5200番地 @発 村 \blacksquare 英 明 考 夫 研究所内 常 宏 埼玉県熊谷市三ケ尻5200番地 日立金属株式会社磁性材料 個発 明 者 Ш \blacksquare 研究所内 埼玉県熊谷市三ケ尻5200番地 日立金属株式会社磁性材料 娍 彦 個発 明 者 古 研究所内

題 人 日立金属株式会社 寬 東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

四代 理 人 弁理士 森 田 最終頁に続く

細

1. 発明の名称 磁気センサ

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 表面にNS磁極を設けてなる磁界印加部材と. 基板上に磁気抵抗効果機能を有する感磁素子を 直接若しくは絶縁部材を介して固着してなる検 知郎材とを、前記磁界印加部材の磁界が作用す る範囲内に相対移動自在に設けると共に、前記 感磁素子をN 181.0~81.8重量%, 残部F o お よび不可避的不純物からなる薄膜によって形成 したことを特徴とする磁気センサ。
- (2) 磁界印加部材の表面にアブソリュート相とイ ンクリメンタル相とを形成した請求項(1)記載の 磁気センサ.
- (3) 感磁素子との相対移動方向にNS磁桶を交互 に設けた請求項(1)若しくは(2)記載の磁気センサ。
- (4) アブソリュート相の磁極配列方向とインクリ

メンタル相の磁極配列方向とが直交するように 形成した請求項(1)若しくは(2)記載の磁気センサ。

- (5) 磁界印加部材を回転ドラムによって形成する と共に、この回転ドラムの外周園の円周方向に インクリメンタル相を構成するNS磁極を交互 に設けた請求項(1)ないし(4)何れかに記載の磁気 センサ。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は磁界中における電気抵抗が変化する所 間磁気抵抗効果を利用して電気信号に変換し、位 置検出、速度検出等を行う磁気センサに関するも のであり、特に検知部材に発生する応力によって も世気信号出力が変化することのない信頼性の高 い磁気センサに関するものである。

(従来の技術)

従来の似気センサは、例えば第2図に要部斜視 図として示すように構成されている。すなわち第

2図において1は回転ドラムであり、回転軸2の 回りに回転自在に形成すると共に、回転ドラム1 の外周表面に例えばて鉄等の磁性塗膜を固着して、 円周方向に等間隔にNS磁極が出現するように着 磁してインクリメンタル相laを形成する。なお 回転ドラム1の外周表面には前記インクリメンタ ル相laとは別に例えば1対のNS磁極を設けて アプソリュート相1bを形成する。なおアプソリ ュート相 1 bを形成するN S磁極は、回転軸 2 と 平行に設け、前記インクリメンタル相1aを形成 する磁極の方向と直交するように配設する。次に 3 は検知部材であり、例えばガラス基板 4 上にニ ッケル鉄合金のような磁気抵抗効果機能を有する 強磁性材料の薄膜からなる感磁素子5 a. 5 bを. これらの長手方向が各々前配インクリメンタル相 1aおよびアブソリュート相1bを形成するNS 磁極の方向と直交するように設け、前記回転ドラ ム1の外表面と対向させ、かつ各々前配インクリ メンタル相1aおよびアプソリュート相1bを構 成するNS磁極による磁界が作用する範囲内に所

定の間隙を介して配設する。6 a. 6 b は各々リード線であり、前記感磁素子5 a. 5 b と電気的に接続し、感磁素子5 a. 5 b からの電気信号を検知回路(図示せず)に入力可能に形成する。

以上の構成により、回転ドラム1を回転させれば、インクリメンタル相1 a およびアブソリュート相1 b を構成する N S 磁極からの磁界が各々感磁素子 5 a、5 b に作用する。そして回転ドラム1の回転により前記感磁素子 5 a、5 b に作用する磁界が刻々変化する結果、電気抵抗値の変化により例えば電圧変化という電気信号を得ることができ、位置検出および回転速度を検出することができるのである。

(発明が解決しようとする課題)

上記構成の磁気センサにおいて、検知部材3を 例えばアルミニウム合金からなる支持部材(図示せず)上に固着して実装状態とした場合に、接破 素子5 bからの出力が低下するという現象を惹起 することがある。近年の磁気センサの仕機に対す

る要求は益々厳しくなり、上記のような電気信号 出力が低下することのない、高信頼性の磁気セン サの出現が望まれている。

上記出力低下現象を詳細に調査した結果、検知 部材3を支持部材から取外した場合に出力が回復 することから、接着時に発生する応力に起因する ものであると認められる。すなわち検知部材3は 前述のようにガラス基板4上に感母素子5 a. 5 を形成する例えばニッケル鉄合金からなる。 であると説線部であるのである。 ま膜と、組織部であるのである。 ま膜と、組織部で、のでである。 ま膜と、地縁部が系有機物膜を積層の熱で、 はびポリイミド系有機物膜を積層の熱で、 でこれらの膜形成時における変に、 を表して、更に支持部材上に接着する。 に起因力が面積されるため、感磁素子5 a. 5 bに応力が印加され、抵抗変化率その他の特性 が変化するものと認められる。

第3図(a) (b) は各々第2図における検知 部材3を変形させた状態を示す説明図、第4図 (a) (b) は各々第3図(a) (b) に対応す る磁気抵抗変化曲線を示す図である。まず第3図 (a) (b) に示すように検知部材3の感磁素子 5 b 側を凹または凸に変形させると、感磁素子 5 bの長手方向に各々圧縮応力または引張応力が作 用する。この結果第4図(a)(b)に示すよう に磁気抵抗変化曲線が変化する。両図において縦 触は低抗変化率△R/Rを、機軸は印加班界Hを 示しており、曲線 a、 b、 c は夫々応力が 0、 3 OMPa, 50MPaの場合の磁気抵抗変化曲線 を示す。まず第4図 (a) において、第3図 (a) に示すように感磁素子5 bに圧縮応力が作用する と、磁気抵抗変化曲線は無応力の場合における曲 線aから曲線b. cのように変化し、同一の抵抗 変化率を得るために必要な磁界の値が大となり、 所謂感度の低下が認められるが、抵抗変化率の最 大値の低下は認められない。これに対して第4図 (b) においては、第3図 (b) に示すように感 磁素子 5 bに引張応力が作用する場合であり、無 応力状態の曲線aに対して30MPaの応力が作 用した場合の曲線りは、同一の抵抗変化率を得る

ために必要な催界の値が一旦は小になる。しかし50MPaの応力が作用すると、曲線 cのように抵抗変化率が被少し、前記感催業子5bの出力低下となって現れる。このようなことから、前記した恐砒栄子5bの出力低下は、第2図に示す検知部材3を支持部材(図示せず)に接着によって実験組立する際における感避素子5bに対する引張応力が原因であると認められるのである。

一般に磁気抵抗効果機能を有する材料には、応 力によって磁気異力性が誘導されることが知られ でいるが、この場合の応力誘起異方性定数 K は次 式で表される。

$$K = \frac{3}{2} \lambda \cdot \sigma$$

但し、 人。: 飽和磁歪

すなわち飽和砒壺 人。と応力 σ の積 λ。 σ の符 号によって応力誘起異方性の方向が変化し、正の 場合は応力方向と平行方向、負の場合は応力方向 と直角方向を砒化容易軸とする磁気異方性が生じ

のと考えられる。

次に従来の感磁素子を構成するニッケル鉄合金においては、抵抗変化率の値を大にするため、ニッケル含有率を高い値に設定していた(例えば83.0重量外前記)。しかしながら、このような合金によって形成した感磁素子の磁型は負であるため、前記のように実装組立した場合において感磁素子に引張応力が作用すると出力低下という現象を変配することになる。

また第2図において感磁素子5a.5bをガラス基板4上に薄膜によって形成する場合に、磁界印加方向を感磁素子5aの長手方向に合わせてあるため、感磁素子5bには、幅方向に誘導磁気異方性が付与されてしまう。従って感磁素子5bにおいては、前配応力誘起異方性の付加により、本来固有の形状異方性より容易に幅方向の異方性が大となり、前配のように出力低下を惹起するという問題点がある。

本発明は上記従来技術に存在する問題点を解決

る。従って前記窓磁素子5 bの長手方向に作用する引張応力(o > 0) に対して磁型 l が正の場合には感磁素子5 bの長手方向に、一方磁型 l が負の場合には感磁素子5 bの幅方向に応力誘起異方性が生じることになる。

し、検知部材に応力が発生した場合においても電 気信号出力を低下することのない信頼性の高い磁 気センサを提供することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

上記目的を連成するため、本発明においては、表面にNS磁極を設けてなる磁界印加部材と、基板上に磁気抵抗効果機能を有する感磁素子を直接若しくは絶縁部材を介して固著してなる検知部材とを、前記磁界印加部材の磁界が作用する範囲内に相対移動自在に設けると共に、前記感磁素子をNI81.0~81.8重量%、残部Peおよび不可避的不純物からなる環膜によって形成する。という技術的手段を採用した。

本発明において、Ni含有量が81.8重量%を超えると低重が負となり、感磁業子の長手方向に引張応力が作用した場合に磁化容易軸が幅方向となり、出力低下を招来するため不都合である。一方81.0重量%未満においては、磁道は正の範囲であるため前記のような理由による出力低下は発生し

ないが、抵抗変化率自体が減少するため感磁素子 の出力低下となるため好ましくない。

本発明は同一検知部材にアブソリュート相およびインクリメンタル相に対応する感磁素子を併設した場合に有効であり、特にアブソリュート相の磁極配列方向とインクリメンタル相の磁極配列方向とが直交するような磁気センサである場合に有効である。

(作用)

上記の構成により、検知部材を形成する感俗素子の磁産を常に正とすることができるため、仮りに感磁素子の長手方向に引張応力が作用した場合においても、応力誘起異方性定数 K の値を正とすることができ、応力方向と平行方向を磁化容易軸とする磁気異方性を維持するのである。

(実施例)

まず基板として 100mm× 100mm× 0.7mmのコーニング7059ガラスを使用し、このガラス基板上に

して衷した。このようなMR曲級を応力負荷時に おいても求め、異方性磁界の変化から磁量を求め た。

第1図は砒亚と溶膜組成(NI重造%)との関 係を示す図である。第1図から明らかなように、 N 181.8単分において磁型が0となり、N 1 量 がこれより小であれば砒亜は正となり。 NI量が これより大であれば磁型は負となる。このような 斑股により、例えば第2図に示すような感砒素子 5 a、5 bを形成した場合に、一般に50MPa の応力印加時において出力低下が起こらないこと (特にアブソリュート相 1 bに対応する感性素子 5 bに) が要求されている。このような要求を消 足する磁型は±2×10-*以内であるため、似亚 がこの範囲の値を示すように薄膜組成を傾倒すれ ばよい。この組成範囲は第1図からN 181.0~ 82.7瓜量%である。一方前記のように砒涩は正の 方が望ましいことが明らかであるため、遊童が正 であるNi81.0~81.8重量%が好ましい。本実施 例においては落着源としてNi82.3瓜最%の合金

ニッケル鉄合金からなる斑膜 (膜厚 380±50人) を,抵抗加熱式真空蒸着装置(東京真空製 BV M-580型) により、 拡板温度を 230でとし、 **砲膜の長手方向に研究を印加した状態で蒸萃した。** 班界はアルニコ磁石(日立金域製 YCM-8C) によって発生させ、基板中心部において約20 Oeに保持した。蒸着用るつぼには、アルミナコ ートしたコニカルパスケット(東京カソード研究 所製·CBS-I型)を使用した。次にこの薄膜 上にRFスパッタによりCェ膜およびAL膜を各 々 0.1 μ m および 0.3 μ m に形成した。 里にこれ らの膜上に、RFスパッタおよびスピンコートに より各々SiO。 腹およびPIQ (ポリイミド系 有機物)膜を2μm宛積層して検知部材とした。 次に幅30μm長さ2800μmに加工した感磁梁子の **胶厚を触針式段差計 (SLoan 製 Dektak II A) を** 使用して御定し、その後4端子法により抵抗値を 求め、磁界を±500e印加した際の抵抗の変化 であるMR特性(磁気抵抗効果特性)を測定し、 MR曲線(磁気低抗変化曲線、例えば第4図)と

を使用したが、ロット間の変動も含めて寝膜の組成を上記の範囲にコントロールすることは充分に可能である。なお従来の感磁素子における薄膜組成はN 182.6~83.4重量%であり、第1図から明らかなように磁量が-2~-3.8×10°の範囲にあり、応力の作用により削配のような出力低下を招来する結果となっている。

本実施例においては、検知部材に設けた感磁素子を各々長手方向が直交するように設け、アブソリュート相に対応する感磁素子の例について 虚操の 位気センサにも当然に適用可能である。 すなわち 例えばインクリメンタル相とアブソリュート相に対 おける低低配列方向が同一であり、各々の相に対 おける低低素子の長手方向が非直然材として回転である。な磁素を設けた例のものを示したが、例えばベルト状のものでもよく。 医妊娠を設けた例のものを示したが、例えばベルト状のものでもよく。 医妊娠のでもよく の質が に したものである限り作用は同様である。 なお検知

部材を構成する感磁素子の形成手段としては、落 着法に限定されず、スパッタ法、イオンプレーティング法、気相成長法、メッキ法等の他の公知の 手段を使用できる。

(発明の効果)

本発明は以上記述のような構成および作用であるから、下記の効果を期待できる。

- (1) 感磁素子の抵抗変化率が応力の作用にも拘らず印加磁界500eにおいて 2.5%以上の値を 確保し、出力を高レベルに保持できる。
- (2) 出力を高レベルに確保できると共に、異方性 磁界が 1 5 O e 以下であり、感度が極めて高い と共に、信頼性を大幅に向上することができる。
- (3) 磁量定数が0~2×10⁻⁴以下であるため、 耐応力性が極めて高い。

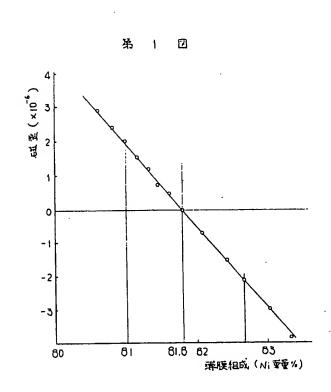
4. 図面の簡単な説明

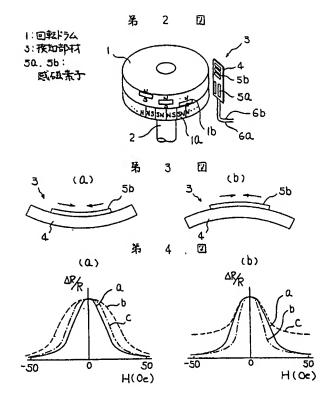
第1回は本発明の実施例における磁歪と薄膜組成 (Ni重量%)との関係を示す図、第2回は本

発明の対象である磁気センサの例を示す要部斜視 図、第3図(a)(b)は各々第2図における検知部材を変形させた状態を示す説明図、第4図(a)(b)は各々第3図(a)(b)に対応する磁気抵抗変化曲線を示す図である。

1:回転ドラム、3:検知部材、5a,5b: 燃砒素子。

特許出願人 日立金属株式会社 代 理 人 弁理士 森 田 寛





第1頁の続き

50 Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

P Z

G 01 D 5/249 H 01 L 43/08